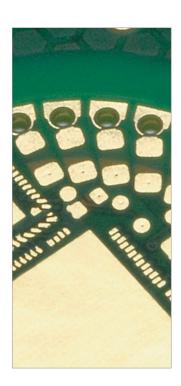






EPIG-PROZESS

ELECTROLESS PALLADIUM AND IMMERSION GOLD PLATING

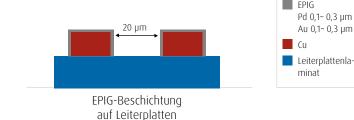


Chemisch Palladium- und teilautokatalytische Goldbeschichtung

Umicore's Palladium- und Goldbeschichtungsverfahren (EPIG) bietet Kunden eine nickelfreie Hochleistungsbeschichtung, die die meisten gängigen Anforderungen an die Bestückung, wie Mehrfachlötbarkeit und Bondbarkeit mit Aluminium- und Golddraht auch bei thermischer Alterung vor dem Bestückungsprozess erfüllt.

Aufgrund seiner hervorragenden Überzugseigenschaften ist die EPIG-Abscheidung sehr gut geeignet, den höheren Anforderungen des PCB-Designers an die Feinstrukturierbarkeit und an die hohen Kennwerte bei der Signalübertragung im Löt- und Bondprozess in Kombination mit der Einhaltung der neuesten RoHS- und WEEE-Vorschriften zu entsprechen.

EPIG als Endoberfläche





Vorteile

- · Nickelfreie Beschichtung
- · Dünne und sehr gleichmäßige stromlose Abscheidung
- · Geeignet für (ultra-)feine Feinstleiterschaltungen
- Duktiler Film kompatibel für Flex-Leiterplattenanwendungen
- · Dichte und homogene Goldschutzschicht bis zu 0,3 μm
- Hohe Lötstellenzuverlässigkeit (SJR) durch geringe Voidbildung
- · Hervorragende Al-, Au-, Cu-(Pd-beschichtet) und Ag-Drahtbondbarkeit

Anwendungen

- Flexible Schaltungen
- · Multifunktionales Bestücken
- · Feinstleiterlayout

EPIG-PROZESS

ELECTROLESS PALLADIUM AND IMMERSION GOLD PLATING

TECHNISCHE DATEN CHEMISCH PALLADIUMABSCHEIDUNG

Elektrolytcharakteristik Altarea® TPG-39		
Elektrolyttyp	Autokatalytisches Verfahren	
Metallgehalt	0,6 (0,45 - 0,75) g/l Pd	
pH-Wert	7,2 (7,0 - 7,5)	
Temperatur	60 °C	
Abscheiderate	0,6 μm / 10 min	

Schichtcharakteristik	
Überzug	Palladium- Phosphor
Farbe des Niederschlags	Grau
Empfohlene Schichtdicke	0,1 - 0,3 μm

TECHNISCHE DATEN SEMI-AUTOKATALYTISCHE GOLDABSCHEIDUNG

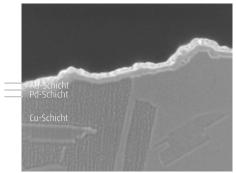
Elektrolytcharakteristik Gobright® TWX-40		
Elektrolyttyp	Teilautokatalytisch	
Metallgehalt	1,2 (1,0 - 1,4) g/l Au	
pH-Wert	7,1 (6,9 - 7,4)	
Temperatur	78 (76 - 84) °C	
Abscheiderate	0,12 μm/15 min at 78°C	

Schichtcharakteristik	
Überzug	Feingold
Reinheit	99,9 Gew%
Farbe des Niederschlags	Gelb
Empfohlene Schichtdicke	0,05 - 0,2 μm

EPIG-PROZESS

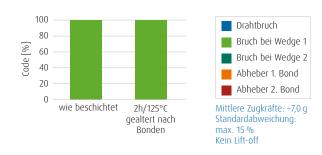
ELECTROLESS PALLADIUM AND IMMERSION GOLD PLATING

Querschliffaufnahme eines EPIG-Überzugs mit FIB

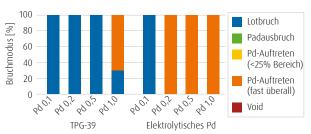


Dünne und einheitliche Au/ Pd-Abscheidung

Bondtestergebnisse mit Aluminiumdraht

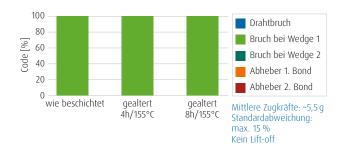


Vergleich der Palladiumüberzüge für die Lötstellenzuverlässigkeit (SJR)



Bei EPIG verwendetes Pd-P hatte eine ausgezeichnete SJR, wenn die Pd-Dicke weniger als 0,5µm betrug. Auf der anderen Seite erzielt EPIG eine schlechte SJR, wenn die Pd-Dicke mehr als 0,2 µm betrug und elektrolytisches (reines) Palladium benutzt wurde.

Bondtestergebnisse mit Golddraht



ANSPRECHPARTNER

Sie haben tiefergehende Fragen oder wünschen eine unverbindliche Angebotskalkulation? Unser Fachmann hilft Ihnen, natürlich auch bei technischen Fragen, gerne weiter.



Andrea Grau Leiterin Vertrieb Europa

E-Mail: andrea.grau@eu.umicore.com Telefon: +49 (0) 7171 607 - 229

